学術論文

逆磁場ピンチを変流器コイルにより電流駆動した際の 低 q 球状トカマク配位への遷移現象

Transition phenomena from reversed field pinch with ohmic heating current drive to low q spherical tokamak

林屋 均 (東京大学) 桂井 誠 (東京大学)

Hitoshi HAYASHIYA Member Makoto KATSURAI

Reversed field pinch (RFP) plasmas have been formed in a TS-3 device and an ohmic heating current drive was applied to support the plasma. In such condition, it was found that the direction of the toroidal field induced by the plasma current naturally inversed. A magnetic structure was finally formed like the spherical tokamak (ST) in which the direction of the toridal field induced by the plasma current is the same as the field generated by the external coil. To understand the dynamical change of the magnetic structure in this process, the toroidal field distributions, safety factor profiles and the profiles of plasma pressure are shown. All of these results indicate the transition phenomena of the magnetic structure from RFP to low q ST. This phenomenon is also consistent with the latest report from another organization (Himeji Institute of Technology).

Key Words: Reversed filed pinch, spherical tokamak, ohmic heating, Taylor relaxation, dynamo.

1 はじめに

磁気閉じ込めプラズマ核融合研究は,欧州のJET 装置や日本原子力研究所のJT60装置など大型トカマ ク装置で臨界プラズマ条件(入力エネルギーと核融合出 力が等しくなる条件)に近い条件が達成され,精力的な 研究・開発が進んでいるが,発電炉としての実用化を 踏まえた検討が進むにつれ,その装置の大型化に伴う 経済性の悪さが指摘され,様々な代替閉じ込め方式の 可能性が議論されている.その一つとして最近注目さ れつつあるのが,コンパクトトーラス(CT: Compact Torus)や球状トーラス(ST: Spherical Torus)と呼 ばれるコンパクトなプラズマ磁気閉じ込め配位である. CT や ST は,通常のトカマク配位のアスペクト比



Fig. 1 Shape comparison between conventional tokamak and ST.

(トーラスの大半径 R と小半径 r の差, Fig.1 参照) が 3 程度のドーナツ型であるのに対し, アスペクト比が 1 に近い, 球状のずんぐりした配位形状となっている のが最大の特色である. このような低アスペクト比の 閉じ込め配位では, 簡単な炉構成により建設コストや 維持コストが低減できたり, より有効に閉じ込め磁界 を利用して経済的にプラズマの閉じ込めが実現できる

連絡先: 林屋均,〒 113-8656, 東京都文京区本郷 7-3-1, 東京大学大学院工学系研究科電気工学専攻, email: hayashiya@katsurai.t.u-tokyo.ac.jp

ことなどが期待されており,今日,急速に検討が進め られている.特にSTでは,米国のNSTXや英国の MASTなど,プラズマ電流が1MA程度の中規模装 置での実験検討が行われつつある段階である(CT,ST の概論については文献[1]を参照されたい.)

筆者らの研究室では、プラズマ磁気閉じ込め装置 TS-3 を用いて CT, ST に関連した基礎的な諸研究 を行っているが、その中でも筆者は各種 CT, ST 配 位における電子密度分布に注目して研究を行ってきた [2][3][4]. そのような中,最も容易なプラズマ電流駆 動手段である中心対称軸に沿って設置された変流器コ イル (OH コイル: Ohmic Heating Coil) によるプ ラズマ電流駆動(以下, OH 駆動)が電子密度分布に 与える影響を検証した際に、閉じ込め配位の磁界構造 がOH 駆動することにより急激に変動する現象を見出 した、プラズマは安定な配位に落ち着くために磁界構 造や電流分布が自律的に変動する生き物のようなもの であるとよく言われるが、今回計測された変化は極め て巨視的な磁界構造の変化であり、そのダイナミクス は磁気閉じ込めプラズマの未知の物理を探求し、より 魅力的な核融合炉開発に役立てようとする観点から非 常に興味深いものと考えており、ここに報告する.

本論文ではまず,第二章でプラズマ磁気閉じ込め配 位における CT, ST の特徴について概説する. 続いて 第三章で今回実験を行った装置説明と実験結果を示し, 第四章で諸データをもとに背景にある物理を検証する. 最後に第五章でまとめを行った.

2 各種 CT, ST 配位について

アスペクト比が2以下のコンパクトなプラズマ磁気 閉じ込め配位として現在,ST,スフェロマック,逆磁 場ピンチ (RFP: Reversed Field Pinch),逆転磁場 配位 (FRC: Field Reversed Configuration) などの 諸配位が各方面で検討されている.軸対称性を有する トーラスプラズマでは、トーラスの大円周方向(θ 方 向)の磁界 B_{θ} ,即ちトロイダル磁界のみによる「単純 トーラス」ではドリフト運動により粒子が閉じ込めら れないため、これと小円周方向のポロイダル磁界 B_p を適度に組み合わせてらせん状の磁界を構成し、粒子 を閉じ込めているが、どのようならせん状磁界を構成 するかにより、上記の諸配位の違いが生じる.磁界の ねじれ具合をあらわす指標がq値(安全係数)と呼ば れるもので、これは磁界がポロイダル方向(小半径方 向, Fig.1 参照) に1 周する間にトロイダル方向(大半 径方向) に何周するかを表しており, q 値が大きいと は即ち、ポロイダル磁界に比してトロイダル磁界が大 きい、つまりトーラスに巻きつく磁力線のピッチの間 隔が広いことを意味する. なお, q=1 は通常, クルス カルシャフラノフ限界と呼ばれ,閉じ込めの安定性上, 重要な q 値である. この q 値により各種 CT, ST を 分類するとSTでは通常,プラズマ端部付近でのq値 がq > 2、スフェロマックでは $0 \sim 0.8$ 前後、RFP では磁気軸 (プラズマ小断面の中心) 付近で 0.5 前後 でセパラトリクス (プラズマ端部) 付近ではトロイダル 磁界の向きが磁気軸付近と逆向きとなるために q < 0 となる. また, FRC はトロイダル方向の磁界成分を 持たない配位であるため、q=0である. 直感的に分か りやすいと思われるトロイダル磁界分布により各配位 の特徴を表したものを Fig.2(a) に示す.

また,この様な磁界分布を実現する手段にはプラズ マ自身の内部を流れるプラズマ電流とプラズマ外部に 設けられたトーラスコイルであるが,これにより諸配 位を分類したのが Fig.2(b) である.ST ではプラズマ 電流が作るトロイダル磁界と同方向の強い外部トロイ ダル磁界が印加され,これにより高い q 値を実現して いる.一方,RFP では ST とは逆にプラズマ電流が 作るトロイダル磁界と逆向きの外部トロイダル磁界を 印加することでプラズマ端部でトロイダル磁界の向き が逆転 (負の磁気シア) するような磁界配位を実現し ており,これによる高い閉じ込めを目指している.ま



Fig. 2 Classification of ST and CT by magnetic configuration.

た,スフェロマックと FRC はともに外部コイルを用 いずに安定した配位を実現でき,この様なトーラスコ イルを必要としない配位はより簡単に炉が構成できる ことが期待され,経済性の面から有利である.

これまでの研究によれば、プラズマ端部での q 値が q > 3 のトカマクは閉じ込めが良いが、強い外部磁界 を発生するためのコイルが必要であるのに対し、q < 1 の他の方式では欠点として挙げられる閉じ込め性能の 悪さが改善されれば経済性に優れた炉になるとの期待 が持たれている.このことから、最近では如何に低い q 値の (すなわち、如何に弱い外部磁界による) 閉じ込 め方式において不安定性を除去して閉じ込め性能を改 善するかに重点がおかれ研究が進められている.

3 実験装置と結果

3.1 実験装置

Fig.3 にプラズマ磁気閉じ込め装置 TS-3 の構成図 を示す. 真空容器は全長 960 mm, 直径 750 mm の ステンレス製の円筒型で, z=0 mm の中心対称面に 左右対称に8対16本ずつの放電電極を有しており、 これらの放電とポロイダル磁界発生コイル (PF Coil) によるトロイダル電流の制御・駆動により左右二つの プラズマを同時に生成可能である. プラズマ生成の詳 細については文献 [5] を参照されたい. 生成されたプ ラズマは、 プラズマのトロイダル電流の向きと PF コ イルを流れるトロイダル方向の電流の向きを逆向きと することでプラズマとコイルが相互に斥力を及ぼしあ い、プラズマが中心対称面方向に押し出され、二つの プラズマが磁力線のつなぎ変わり (磁気リコネクショ ン)を伴って単一のプラズマが生成される. 生成され たプラズマは時間とともに z=0 mm の中心対称面付 近で減衰, 消滅していく. なお, 本研究では上記のよ うな一連のプラズマ合体は行っておらず、片側の放電 電極のみを用いて単一のプラズマを生成し、中心対称 面に押し出されている.

この様にしてプラズマ磁気閉じ込め配位を生成する 一連の過程で、トーラスコイル (外部トロイダル磁界 発生コイル) に流れる電流の向きや大きさにより前章 で説明した ST, スフェロマック, RFP などの各種プ ラズマ磁気閉じ込め配位を生成することができる. す なわち、トーラスコイル電流が I_{tfc} =35 kA 程度でプ ラズマ端部ので q 値が 3 程度の ST を、 I_{tfc} =0 kA とすることでスフェロマックを、 I_{tfc} =-3.5 kA 程



Fig. 3 Configuration of TS-3 device.



Fig. 4 Ohmic heating current drive.

度とすることで RFP を生成することができる. なお, FRC は TS-3 装置においては二つの互いに逆向きのト ロイダル磁界を持ったスフェロマックを合体すること により生成するが,生成手法の詳細は文献 [6] に譲る.

3.2 変流器コイルによる電流駆動(OH 電流駆動)

本実験では、プラズマの配位をより長い時間維持す るために OH コイルによるプラズマ電流駆動を行っ ている.これは、Fig.4 に示すようにトーラス軸上の トーラスコイルの周りにらせん状に巻かれた OH コイ ルに立ち上がり電流を流すことで、変流器の原理によ りプラズマのトロイダル方向電界を誘導する手法であ る.狭隘なトーラスコイル周辺のスペースにさらにコ イルを必要とすることや、また、長時間立ち上がり電 流を供給して持続的にプラズマ電流を駆動することは 困難であることから、将来の炉においては実用的なプ ラズマ電流駆動手段とは言えないが、小型基礎実験装 置である TS-3 におけるプラズマの寿命は高々100 μ s 程度であり,この範囲で簡単にプラズマ電流を駆動す る手段として有用である.TS-3 装置では具体的には, 巻き数 22 ターンのソレノイドコイルが 250 μ F,20 kV のコンデンサ電源に接続されており,以下の実験 ではこれを 5 kV で充電して用いた.充電後,プラズ マの生成がほぼ完了する $t=45 \mu$ s に OH コイルに接 続されたコンデンサバンクの放電を開始し電流駆動を 開始する.放電周期は 1 ms 程度であるため,これよ り 200 μ s 程度の間ではほぼ直線的に増加する立ち上 がり電流を供給することが出来る.

3.3 計測装置

本実験では主に磁気プローブにより得られた磁束密 度結果に基づいて検討を行っている.磁気プローブは トーラス軸に平行に r=65, 110, 150, 190, 230, 280 mmの各位置に挿入された外形 50 mmのガラス管に より真空容器内に配置され,磁束密度の z 方向成分 (トーラス軸と平行な方向)を計測するものと r 方向成 分を計測するものがほぼ同数ずつ,合計約 100 個のプ ローブがアレー状に配置されている.これらにより得 られた磁束密度データよりプラズマの軸対称性を仮定 することで式(1)の関係を用いて j_t や j_z の算出が可 能である.

$$\mu_0 \boldsymbol{j} = \nabla \times \boldsymbol{B} \tag{1}$$

さらにここで算出した電流値と磁束密度データを用い て式 (2) よりプラズマ熱圧力 p が算出できる.

$$\boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B} = \nabla p \tag{2}$$

また, 任意の点 (r, z) におけるポロイダル磁束 𝒵 は 式 (3) により算出した.

$$\Psi(r,z) = \int_{r_{\min}}^{r} 2\pi r' B_z(r',z) dr' \qquad (3)$$

ポロイダル磁束はプラズマの小円周方向の磁束密度の 積分値で、プラズマを維持するのに主要な役割を持つ トロイダル電流 (大円周方向の電流) により発生され ることからも想像できるように、プラズマの強さを反 映している.

3.4 実験結果-RFP から低qST への遷移現象

本論文では、トーラスコイル電流を $I_{tfc} = -3.5$ kA 程度とし、RFP プラズマを片側の電極のみを用



Fig. 5 Distribution of toroidal flux density without OH current drive.



Fig. 6 Distribution of toroidal flux density with OH current drive.

いて単一生成した際の磁界構造について議論している. 前記のようにもともとはプラズマ配位中の電子密度分 布の動的挙動に興味があり, RFP プラズマを OH 駆 動した際の電子密度分布に与える影響に興味があった が,その過程において下記の様に大幅な磁界構造の変 化が観測された.

RFP を単一生成した際のトロイダル磁界の径方向 分布を Fig.5 に,同様の条件で OH 駆動した際のもの を Fig.6 にそれぞれ示す.図中濃い点線で記した曲線 はトーラスコイル電流のみにより生成される外部トロ イダル磁界を示す (t=120 µs での曲線はこの点線と重 なっている).また,この間の磁気軸でのポロイダル 磁束の時間変化を Fig.7 に,ポロイダル磁束の等高線 を描いたポロイダル磁気面の時間変遷を Fig.8 に示す. Fig.8 中,実線で描いた等高線はポロイダル磁束にし



Fig. 7 Time evolution of poloidal flux.



Fig. 8 Time evolution of poloidal flux surface.

て 0.5 mWb 間隔で描いてあり,破線で描いた等高線 はその中間 (即ち 0.25 mWb 間隔)を示す.Fig.7,8 より分かるように,OH 電流駆動を行うことによりプ ラズマ電流は小さいものの配位は長く維持されるよう になり,OH 電流駆動を行わない場合は 73 µs 前後で は既に配位は崩壊しているのに対し,OH 電流駆動を 行った場合は磁気軸でのポロイダル磁束値で1 mWb 程度を保ったまま配位が維持されている.一方で,こ の間のトロイダル磁界の変化に注目すると,OH 電流 駆動を行った場合 (Fig.6) に,t=70 µs ~100 µs 程 度にかけては,外部トロイダル磁界と同方向のトロイ ダル磁界がプラズマ電流により形成されていることが 分かる.すなわち,1)当初 RFP 配位を形成すべくプ ラズマ電流が作るトロイダル磁界と逆向きの外部磁界 を印加して配位を生成したが、2)時間とともにプラズ マ電流が作るトロイダル磁界の向き(すなわちポロイ ダル電流の向き)が逆転し、3)外部トロイダル磁界と プラズマ電流が作るトロイダル磁界が同方向を向くよ うな ST 型の配位に移行した、ことを意味する.

RFP 型の磁界構造から ST 型の磁界構造に移行して いることを別の面から確認するため, OH 電流駆動を行 った場合と行わない場合の q 値の分布を Fig.9, Fig.10



Fig. 9 Distribution of safety factor without OH current drive.



Fig. 10 Distribution of safety factor with OH current drive.



Fig. 11 Distribution of plasma thermal pressure.

に示す. 横軸は磁気軸のポロイダル磁束値で規格化した ポロイダル磁束を取ってある. すなわち, $\Psi_{norm} = 1$ が磁気軸 (プラズマ小断面の中心)を、 $\Psi_{norm}=0$ が セパラトリクス (プラズマ端部) を意味する. これら より OH 駆動を行うか如何に関わらず, $t=60 \mu s$ 程 度までは磁気軸付近では正の q 値を持つのに対し、セ パラトリクス付近では負の q 値を持つ, 即ち, 負の磁 気シアを持った RFP 型の磁界構造をしていることが 分かる. OH 駆動を行わない場合はプラズマが速やか に減衰してしまうため、その後 t=70 µs では q 値が すべて負の値になっているが、これはプラズマの崩壊 過程における過渡的な磁界構造であり、t=80 μs では q 分布も既に乱れていることが伺える. これに対して OH 駆動を行った場合は、 $t=45 \ \mu s \sim 60 \ \mu s$ にかけ て RFP 型の磁界構造をとった後、速やかに磁気軸か らセパラトリクスにかけての q 値が同符号の (この場 合負の q 値の)ST 型の q 分布に移行し, t=120 μs に なってもこの分布を維持している. すなわち, この磁 界構造において平衡していることが分かる. なお, 通 常の ST ではプラズマ端部での q 値は 2 以上である が、ここで移行した後の q 分布では |q| <1となって いるため、特に区別するために低 qST と呼ばれるこ とが多い.

最後に磁束密度計測結果から式 (1), (2) を用いてプ ラズマ熱圧力を計算した結果を Fig.11 に示す. OH 駆 動を行わない RFP においてはプラズマ熱圧力がほと んど0のいわゆる無力磁界配位が形成され,テーラー 状態に緩和していることが確認できるのに対し,OH 電流駆動を行った場合はセパラトリクス付近でも強い プラズマ熱圧力を支持できるST型の磁界構造が形成 されており,OH駆動したことによって大幅に磁界構 造が影響されたこと伺える.

4 考察

この様な RFP 型の磁界構造から低 qST 型の磁界 構造への迅速な移行は、RFP などに見られるダイナモ 現象が深く関わっているものと考えている [7]. RFP やスフェロマックは、エネルギー最小状態 (テーラー 状態)に自律的に緩和する性質を持っており、即ちプ ラズマ自身が自ら磁界構造を変化させてエネルギー最 小状態に移行する自己組成化の性質を持っている.例 えば、プラズマの磁界構造をトロイダル磁束とポロイ ダル磁束に分けて考えると、その比率がある一定の状 態に落ち着こうとする。トロイダル磁束はポロイダル 電流により発生されるが、ポロイダル電流はプラズマ 小断面において円周付近を流れるために一般に減衰し やすい、このためにトロイダル磁束がポロイダル磁束 に比べて減少すると、その減少分を補うようにポロイ ダル磁束からトロイダル磁束への磁束変換が自発的に 生じる性質があり、これをダイナモ現象という.

一方,本論文の実験で行ったように OH 駆動を行 うということは,プラズマ中のトロイダル電流を変流 器の原理により駆動することであることは既に述べた が,このことは結局,プラズマ中にポロイダル磁束を 注入することに相当する.そうするとプラズマを構成 するポロイダル磁束とトロイダル磁束のバランスが崩 れるために上記のダイナモ現象により RFP の磁界構 造が大幅に変動することになる.今回計測された磁界 構造の変化は,この様な RFP におけるマクロな磁界 構造の変動の過程で,それがきっかけとなって RFP とは別の磁界構造でエネルギー的に安定な低 qST 的 な磁界構造に移行したものと考えている.

ここで述べたようなダイナモ現象による RFP にお けるマクロな磁界構造の変動は、磁力線が磁気軸付近 からセパラトリクス付近までつながった、いわゆるス トカスティックな磁界構造 [8] をもたらし、そのよう な磁力線に巻きついて運動した粒子が周辺部に流出し てしまうことにより閉じ込め特性が悪くなる要因とし ても懸念されている.これまでに我々が行った電子密 度分布計測において, RFP を OH 駆動して ST 型の 磁界構造に移行する過程で磁気軸付近とセパラトリク ス付近で電子密度にほとんど差が見られなくなるよう な結果が得られており [9],本実験においてダイナモ 現象に起因したマクロな磁界構造の変動を裏付ける結 果が得られている.

これと似た事例としてこれまでも幾つかの報告例が ある. 筆者らの研究グループにおいても 20 年近く前に スフェロマックプラズマを OH 電流駆動した際にトロ イダル磁界の向きが反転する現象が計測され [10],ま た,近年では姫路工大の永田らのグループで ST の外 部磁界を反転させたところプラズマ電流によるトロイ ダル磁界の向きが自律的に反転して再び ST (Flipped-ST と呼ばれている)が形成された報告がある [11][12]. われわれの実験結果は特に後者の実験と似た現象であ り、今後の詳細な現象解明が注目されるところである.

なお,今回の一連の実験においては,前記のように 250 μ F,20 kV のコンデンサバンクを 5 kV 充電し て使用しているが,これを 2 kV 程度の充電電圧で使 用して OH 電流駆動した場合には今回報告したような RFP から ST への遷移現象は見られなかった.この ため,このような大幅な磁界構造の変動をもたらすた めのしきい値のようなものがこの間に存在すると思わ れるが,本稿ではこれ以上の議論は行わない.

5 まとめ

プラズマ磁気閉じ込め装置 TS-3 において RFP を OH 駆動する過程において, RFP 型の磁界構造から 低 qST 型の磁界構造に速やかに移行し暫く平衡状態 を保つという事象が計測された. この様な移行現象は, OH 駆動した際にダイナモ現象を伴いプラズマの磁界 構造が変動した際によりマクロな磁界構造の変化をも たらし,その実験条件においてより安定な ST 型の配 位に移行したものと推察される. 磁界構造が大幅に変 動したことは,これまでに行った電子密度分布計測に おいて粒子閉じ込めが極めて悪くなっていることから も推測できる. また,本論文の結果は近年姫路工大の グループで計測されている Flipped-ST と呼ばれる配 位の生成を類似の現象として TS-3 装置において裏付 けた結果であり,今後その共通した機構の解明に興味 がもたれるところである.

謝辞

本研究を進めるにあたり,東京大学高温プラズマ研 究センターの小野靖助教授には様々なご助言を頂いた. また,東京大学工学部電気工学科桂井研究室の学生各 位,特に村田幸弘氏,木村俊郎氏,鳥羽孝幸氏,中川 貴嗣氏には実験を手伝って頂くなど多くの助力を頂い た.ここに深謝する.

(2002年1月9日受付)

参考文献

- 高瀬 他,小特集 球状トーラス研究の現状と将来展 望,プラズマ・核融合学会誌,Vol.76, No.6 (2000), pp.503-552.
- [2] 林屋, 桂井, コンパクトトーラス合体実験装置 TS-3 における各種プラズマ配位の電子密度分布特性の計測, 電気学会論文誌, Vol.122-A, No.6 (2002).
- [3] 林屋, 桂井, 球状トカマク合体過程における電子密度 分布の動的挙動, 電気学会論文誌, Vol.122-A, No.6 (2002).
- [4] 林屋, 浅香, 桂井, 各種 CT, ST 合体過程における電 子密度分布挙動の相互比較, 電気学会論文誌 A(投稿 中).
- [5] 林屋,桂井、コンパクトトーラス配位における外部磁場の電子密度分布への影響、電気学会プラズマ研究会、 PST-01-61, (2001), pp.51-56.
- [6] 小野 他、プラズマ合体を用いた磁気リコネクション 室内実験、プラズマ・核融合学会誌、Vol.75、No.4 (2001)、pp.467-480.
- [7] 平野, 逆磁場ピンチ研究の現状と今後の計画, 電気学 会論文誌 A, Vol.118, No.2 (1998), pp.97-100.
- [8] 政宗, 平野, RFP における非線形現象と自己組成化, 核融合研究, Vol.68, No.3 (1992), pp.268-278.
- [9] 林屋, 桂井, CT, ST において OH 電流駆動が電子密 度分布に与える影響, 電気学会プラズマ研究会, PST-01-88, (2001), pp.39-44.
- [10] 桂井,西前,片山,変流器を用いたスフェロマックプ ラズマのトロイダル電流駆動に関する実験研究,電気 学会論文誌, Vol.105-A, No.4 (1985), pp.21-28.
- [11] 大黒, 永田 他, ST から球状 RFP へのヘリシティ 駆動緩和配位の遷移, プラズマ・核融合学会第 18 回年 会予稿集, No.30pB39P, (2001), p.217.
- [12] M. Nagata, et al., Coaxial Helicity Injection and n=1 Relaxation Activity in the HIST Spherical Torus, the 19th IAEA Fusion Energy Conference, (Submitted).